# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

AH

(11)Publication number:

01-253631

(43)Date of publication of application: 09.10.1989

(51)Int.CI.

G01N 1/22 G01N 37/00

(21)Application number: 63-081906

(71)Applicant: HORIBA LTD

(22)Date of filing:

01.04.1988

(72)Inventor: IMAKI TAKAO

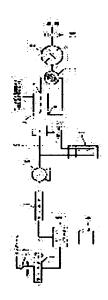
**FUJIWARA MASAHIKO** 

## (54) GAS ANALYZER

# (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a highly accurate analyzer at a low cost, by sufficiently removing moisture in both sample gas and reference gas with one semipermeable membrane dehumidifier, and making both moisture content rates equal.

CONSTITUTION: A semipermeable membrane dehumidifier X which can lower a dew point to 0° C or less is inserted between a pump 8 and a fluid modulating mechanism 1. The dehumidifier X comprises a semipermeable membrane material such as Nafion. Purging gas is made to flow continuously around a sample gas path. As the purging gas, a gas which can be also used an a reference gas is introduced. A position B is empilically determined so that the moisture content ratio of the purging gas is equal to the moisture content rate of the sample gas at an outlet port A. The purging gas is supplied to the mechanism 1 from the position B. Thus, the moisture content ratios of the sample gas and the reference gas are made equal with the state of content rate being less. In this way, a highly accurate analyzer is provided.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## 19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# <sup>®</sup> 公開特許公報(A) 平1−253631

®Int.Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月9日

G 01 N 1/22 37/00 K - 7808 - 2G6923 - 2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

**図発明の名称** ガス分析装置

②特 顧 昭63-81906

彦

雅

②出 願 昭63(1988)4月1日

@発明者 今木 隆

隆 雄 京都府京

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場製

作所内

個発明者 藤原

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 枝

地 株式会社堀場製

作所内

⑪出 願 人 株式会社堀場製作所

京都府京都市南区吉祥院宮ノ東町2番地

個代 理 人 弁理士 藤本 英夫

#### 明相の事

# 1. 発明の名称 ガス分析装置

#### 2. 特許請求の範囲

サンプルガスと比較ガスとをガス分析計へ供給 するように構成してあるガス分析装置において、

前記ガス分析計へのサンプルガスの供給路に半 透膜除湿器を介装し、かつ、その半透膜除湿器を 通過させるべきパージガスとして乾燥された比較 ガスを導入すると共に、そのパージガス (比較ガ ス)を、該半透膜除湿器からのサンプルガスの出 口における水分含有率と等しいまたは略等しい水 分含有率となる位置から導出するように構成して あることを特徴とするガス分析装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は、例えば特願昭53-1726号(特 公昭56-48822号公報)等により本願出願 人が既に提案しているように、サンプルガスと比 較ガス(例えばゼロガス)とを所定周波数で交互

1

にガス分析計へ供給するように構成してある流体変調式ガス分析装置とか、あるいは、実願昭62 - 200657号に示されているように、ガス分析計における測定セルヘサンプルガスを、そして、比較セルへ比較ガスを、夫々連続的に供給するように構成してあるガス分析装置などのように、サンプルガスと比較ガスとを間欠的あるいは連続的にガス分析計へ供給するように構成してあるガス分析装置に係り、更に詳しくは、それらガス分析装置におけるガス分析計への比較ガス供給技術に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

この種のガス分析装置においては、ガス分析計
へ供給されるサンプルガスと比較ガスとの水分含
有率が異なると、その差が分析結果に悪影響を与
えるため、サンプルガスおよび比較ガスに対して
予め除湿処理を施すことによって、両者夫々の含
有水分量ならびに両者の間の水分含有率の差を可
及的に小さく調整しておく、という配慮がなされ

そのための一般的な従来手段としては、前記流 体変調式ガス分析装置の場合を例にとれば、第5 図に示すように、サンプルガス供給ラインsおよ び比較ガス供給ラインェの夫々に、共通の電子冷 却器メを介装して両者の間の調温を行う、という 構成が用いられていた。なお、この第5図におい て、aはサンプルガス取り入れ口、bはサンプル ガス用1次フィルター、cはドレンセパレータ、 d はドレンポット、e はサンプルガス用2次フィ ルター、「はサンプルガス供給用ポンプ、gは比 蛟ガス用フィルター (この比較ガスとしては、一 般に、大気あるいは窒素ガス等が用いられる)、 hは比較ガス供給用ポンプ、iは定圧トラップ、 jはサンプルガスと比較ガスとを所定周波数で交 互にガス分析計へ供給する流体変調機構(例えば ロータリーバルブ等で構成される)、kはガス分 析計、ℓは流量計を示している。

#### (発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記したような従来手段による 場合には、サンプルガスおよび比較ガス中の含有

3

が用いられる。また、この第 6 図における参照符号 a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , ℓ , r , s により示される各部材は、前記第 5 図 のものと同様である。

本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、半透膜除湿器をただ1個用いるだけでありながら、サンプルガスおよび比較ガスの両方を、共に十分に水分除去処理された状態で得ることができ、しかも、それら両者の水分含有率を容易に一致させ得るようにせんとすることにある。

#### (問題点を解決するための手段)

上記目的を達成するために、本発明は、第1図の概念図(クレーム対応図)に示すように、サンプルガスと比較ガスとをガス分析計へ、図中実線で示しているように流体変調機構を設けることにより所定周波数で交互に、あるいは、図中想像線で示しているように流体変調機構を設ないで連続的に、供給するように構成してあるガス分析装置において、前記ガス分析計へのサンブルガスの供

水分をドレンとして凝縮させる方式の電子冷却器 ッを採用しているために、露点を 0 で以下に下げ ること (つまり、露点 0 でにおける水分含有率以 下にすること) が不可能であり、従って、例えば 低濃度 N O x の分析を行うような場合には、十分 な測定精度を得られる程度に水分の除去を行うこ とができない、という問題があった。

そこで、第6図に示すように、サンプルガス供給ラインs および比較ガス供給ラインr に、夫々、露点を 0 で以下に下げることが可能な半透膜合有 事を共に十分に下げることができるように構成することができるように構成することができるように構成 高品 けいるが、その場合には別になるするとが残ならず、をあらず、からず、サンプルガスと比較ガスの水な合す。という問題がある。なお、前記各半透膜除湿器 x を いう問題がある。なお、前記各半透膜除湿器 x を で 過ごせるべく供給されるパージガスとしては、 一般に、 例えばドライエアとかドライ室素ガスに

4

給路に半透膜除湿器を介装し、かつ、その半透膜 除湿器を通過させるべきパージガスとして乾燥さ れた比較ガスを導入すると共に、そのパージガス (比較ガス)を、該半透膜除湿器からのサンプル ガスの出口における水分含有率と等しいまたは略 等しい水分含有率となる位置から導出するように 構成してある、

という点に特徴がある。

## (作用)

かかる特徴構成により発揮される作用は次の通 りである。

即ち、上記本発明に係るガス分析装置においては、後述する実施例の記載からもより一層明らかとなるように、露点を 0 で以下に下げることができる半透膜除湿器をサンプルガスの供給路に設けてあるから、サンプルガスに対する水分除去作用を十分に発揮させ得ることは勿論、その半透膜除湿器を通過させるべく供給されるパージガスとして乾燥された比較ガスを導入するように構成すると共に、そのパージガス(比較ガス)を、該半透

膜除湿器からのサンプルガスの出口における水分含有率と等しいまたは略等しい水分含有率となる位置から導出するように構成してあるため、ただ1個の半透膜除湿器を用いるだけでありながら、サンプルガスと比較ガスの水分含有率を共に十分に小さくした状態で容易に一致させることができる。

#### (実施例)

以下、本発明に係るガス分析装置の具体的な一 実施例を図面(第2図ないし第4図)に基いて説 明する(なお、ここでは流体変調式ガス分析装置 の場合を例にとって説明する)。

第2図の全体概略構成図に示すように、例えばロータリーバルブ等で構成される流体変調機構1により、サンブルガスと比較ガス(通常はゼロガス)とを所定周波数で交互にガス分析計2へ供給するように構成してある流体変調式ガス分析装置において、前記流体変調機構1に対するサンプルガス供給ラインSに、サンブルガス取り入れ口3.1次フィルター4、ドレンセパレータ5、ドレン

7

機構1へ供給するように構成してある。なお、この第2図中、9は定圧トラップ、10は流量計で

ところで、上記した半透膜除湿器 X からの比較 ガス導出位置 (B点) は、例えば第3図に例示す るような実験結果に基いて決定することができる。

ポット6. 2次フィルター7、ポンプ8等をこの 順に配設すると共に、前記ポンプ8と流体変調機構1との間に、露点を0 で以下に下げること (つまり、露点0 でにおける水分含有率以下にすること) が可能な半透膜除湿器 X を介装して、サンプルガスに対する十分な水分除去を行えるように構成してある。なお、この半透膜除湿器 X とは、例えばナフィオン (デュポン社の商標)等の半透膜材料で構成されたサンプルガス用主流路の周囲にパージガス (乾燥ガス) を連続的に流動させるように構成されたものである。

而して、前記半透膜除湿器×を通過させるべく 供給されるパージガスとして、本発明装置におい ては、比較ガスとして兼用できるガス(例えば、 乾燥された大気や窒素ガスなど)を導入すると共 に、そのパージガス(比較ガス)を、該半透膜除 湿器×からのサンプルガスの出口(A点)におけ る水分含有率(露点)と等しいまたは略等しい水 分含有率(露点)となる位置(B点)から導出し、 そのようにして得られた比較ガスを前記流体変調

8

また、第4図は、上記のようにして、半透膜除湿器 X のサンプルガス出口(A 点)における水分含有率と比較ガス導出位置(B 点)における水分含有率とを一致させるべく、一旦、その比較ガス み出位置(B 点)を決定し固定した場合において、半透膜除湿器 X の入口におけるサンプルガスの水分含有率変化の影響を調べた一実験結果例を示すものであり、このグラフから明らかなように、その影響は非常に小さい。

なお、本発明は、上記実施例に係る流体変調式のガス分析装置に限らず、サンプルガスと比較ガスとを連続的にガス分析計へ供給する形式のガス分析装置にも適用できることは言うまでもない。 (発明の効果)

以上詳述したところから明らかなように、本発明に係るガス分析装置によれば、露点を0で以下に下げることが可能な半透膜除湿器をガス分析計へのサンブルガスの供給路に介装し、かつ、その半透膜除湿器を通過させるべきパージガスとして 乾燥された比較ガスを導入すると共に、そのパー ジガス (比較ガス)を、該半透膜除温器からのサンプルガスの出口における水分含有率と等しいまたは略等しい水分含有率となる位置から薬出するように構成してあるから、ただ1個の半透膜除温器を用いるだけの非常に簡素な構成のものでありながら、サンプルガスと比較ガスの水分含有率を共に十分に小さくした状態で容易に一致させることができ、以って、従来よりも安価に構成できるしかも、優れた測定精度を発揮させることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の基本的概念を説明するための 模式図である。

また、第2図ないし第4図は本発明に係るガス 分析装置の具体的な一実施例を示し、第2図は全 体概略構成図、第3図はその使用法を説明するた めに用いる一実験結果を示すグラフ、第4図はそ の作用を補足説明するために用いる…実験結果を 示すグラフである。

そして、第5図および第6図は本発明の技術的

背景ならびに従来技術の問題点を説明するためのものであって、第5図は従来一般の流体変調式ガス分析装置の全体概略構成図を示し、第6図は比較例に係る流体変調式ガス分析装置の全体概略構成図を示している。

2 ……ガス分析計、

X … … 半透膜除湿器、

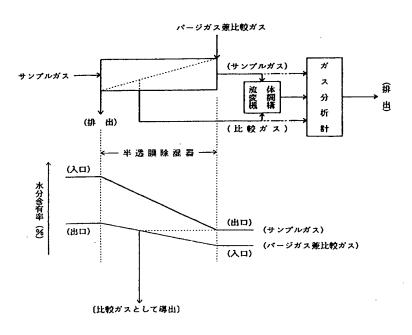
B ……比較ガス導出位置。

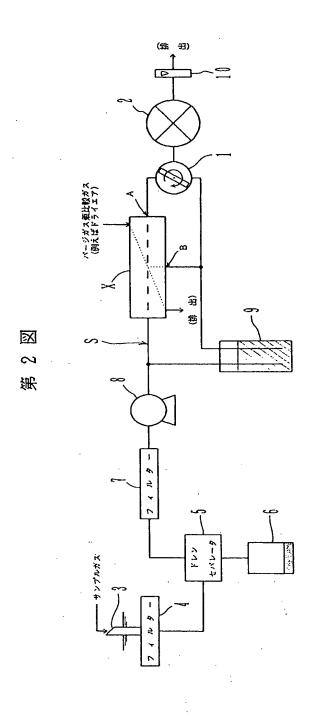
出願人 株式会社 堀 場 製 作 所 代理人 弁理士 藤 本 英 夫

1 2

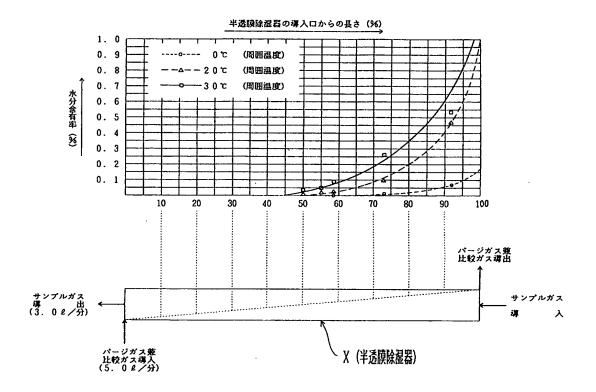
1 1

# 第 1 図





第 3 図



第 4 図

